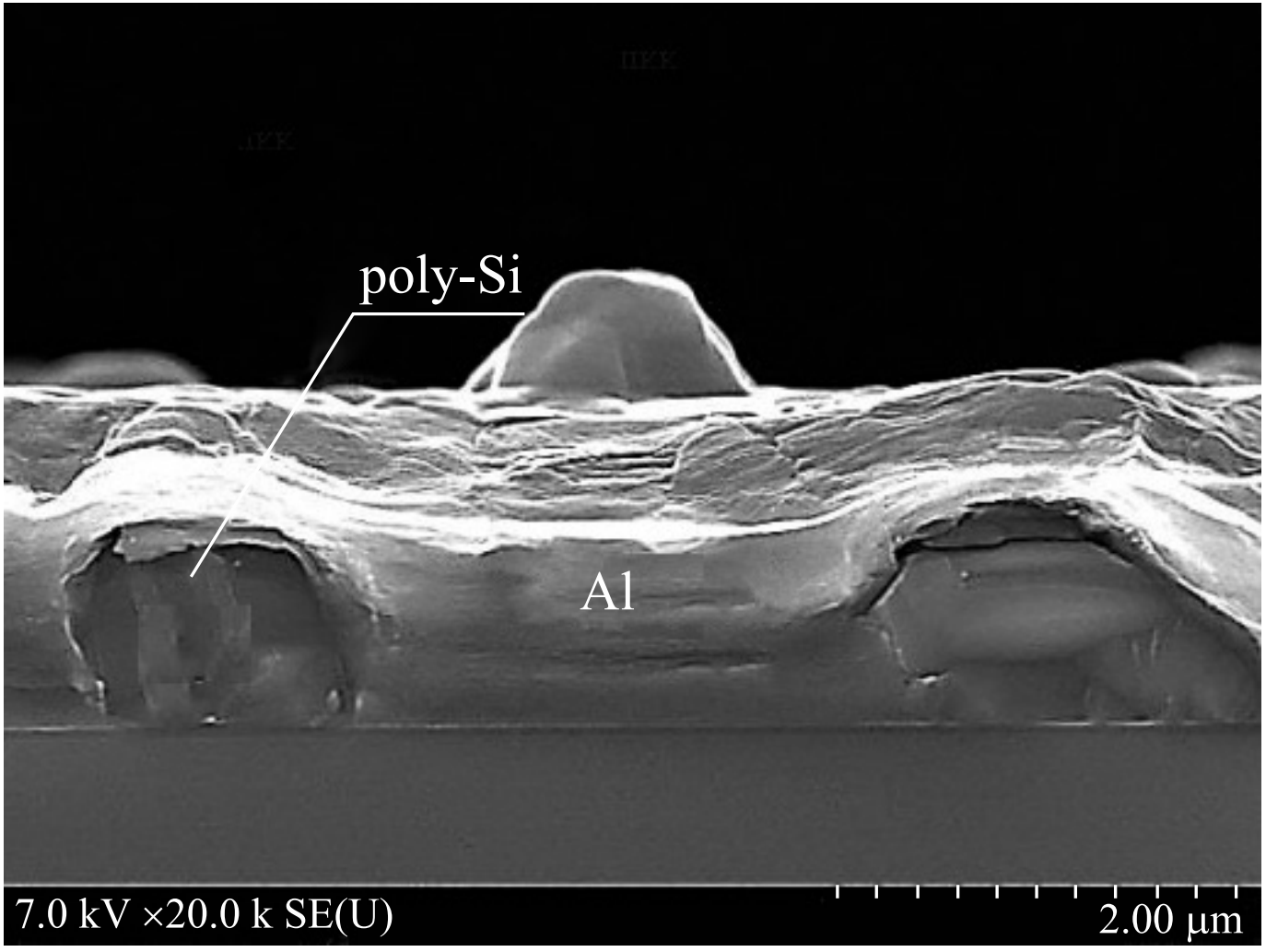

Рис. 2. РЭМ-изображение поперечного сечения структуры Al/poly-Si/SiO_2/Si после длительной термообработки (450 °C, 20 мин)

Fig. 2. SEM image of the cross section of the Al/poly-Si/SiO_2/Si structure after long heat treatment (450 °C, 20 min)